

研究施設

分子制御レーザー開発研究センター

分子科学が急速かつ高度に進歩し続けているため、市販のレーザー装置を購入しそのまま利用していたのでは、重要な研究手段であるレーザー装置の性能に限度があり、先端的分子科学研究を推進するには不十分な状況である。分子制御レーザー開発研究センターは、新しい分子科学研究を切り開く、高性能かつ新規なレーザーシステムを自ら開発することを目指している。

開発中のレーザーならびに担当研究部は以下の通りである。

1) 分子位相制御レーザー開発

研究部（公募準備中）

光の位相を利用した化学反応制御のためのレーザー開発

2) 放射光同期レーザー開発研究部（猿倉信彦助教授、小野晋吾助手）

超励起分子反応制御のための放射光同期レーザー開発

3) 特殊波長レーザー開発研究部（平等拓範助教授、庄司一郎助手）

真空紫外・遠赤外光による反応制御のための高性能特殊波長レーザー開発

また、種々のレーザー、分光装置、測定機器を共同利用機器として管理し提供している。レーザー分光機器のうち共通性があり、かつ最高級のものを集中管理し、二重投資を防止するとともに常時高性能を維持し、研究所内外の研究者の利用に供している。共通機器の保守管理サービスは全職員が分担して行っている。

レーザー開発センター棟(1,053 m³)には、分光測定室(4室)、レーザー室(8室)、があるほか外来施設利用研究者のための準備室なども備えている。

主な設備備品

フーリエ変換赤外分光光度計(BOMEM DA3)、円二色性分散計(日本分光 J-720W)、Nd:YAG レーザー(Quanta-Ray GCR 250)、エキシマー励起色素レーザー(Lambda Physik LPX105i, LPX205i, LPD3002, COMPex110M, SCANmate 2E)、フッ素系エキシマーレーザー(COMPex 110F)、シンクロナス励起OPOレーザー(Spectra Physics OPAL)、高感度蛍光分光光度計(Spek Fluorolog II)、紫外分光光度計(日立U-3500)。

このほか貸出用(所内における共同研究、短期の開発研究の目的のため)小型機器として、高圧電源、アンメーター、オシロスコープ、ポックスカーフィルタ、ロックイン增幅器、シグナルアベレージャー、記録計等を備えている。平成5年度より上記のレーザー分光機器及び小型機器の貸出し予約システムをオンライン化し、所内外の利用の効率化を図っている。



(後列左から)上田正、山中孝弥、小野晋吾、齊川次郎、石月秀貴、高橋啓司、佐藤庸一

(前列左から)後藤昌宏、猿倉信彦、岡本裕巳、庄司一郎、平等拓範、寺田三和子、石毛澄子、岡本佐知子、小野陽子